析出型銅合金の焼鈍過程における組織変化並びに 強度変化計算モデル

A Model for the Calculation of Microstructure and Mechanical Strength during the Annealing in Precipitate Hardened Copper Alloy

> 藤原英道* Hidemichi Fujiwara

概 要 析出型銅合金の焼鈍過程における組織変化並びに強度変化を予測計算するモデルを作製 し,Cu-Cr-Sn系合金であるEFTEC64にて行った実験結果とモデル計算結果との対応について解析し た。組織予測モデル式では古典的再結晶並びに析出速度モデル計算式を組み合わせることによって, 析出相とマトリックスの再結晶現象が競合する現象を考慮した解析が可能となった。また,強度計算 は,固体力学的モデルに基づき組織モデル計算結果から得られる各種強化メカニズムによる寄与を計 算し,複合則で材料強度を求めるモデルとした。得られた組織並びに強度計算結果は,全体的には実 験結果と対応が見られたが,再結晶分率変化において一部,不一致が見られた。これは,析出相とマ トリックス再結晶界面の相互作用モデルを単純化しすぎたことに起因していると考えられたため,界 面構造変化を考慮した考え方についてまとめた。

1. 緒言

析出型銅合金は,高強度,高導電性の特徴を生かして,リー ドフレームなどの半導体実装用材料や電子機器用コネクタ材料 に多く用いられている。析出型合金の開発では,合金の基本特 性を決定する合金成分設計や,製造工程の設計の手順を踏んだ 後,ユーザでの評価,製品認定を頂くことになる。近年,コン ピュータを初めとしたハードウエアのライフサイクルが非常に 短くなり,それに用いられる電子機器用材料の成分設計や製造 工程設計に要する期間の大幅な短縮が不可欠となってきてい る。

析出型銅合金製造工程の最適設計を効率的に進めるには,熱 間圧延,冷間圧延,溶体化処理,時効若しくは焼鈍工程におい て,合金組織状態およびそれらの組織状態で作用する材料強化 機構を把握したうえで条件を決定する必要があり,組織変化の 予測とそれに基づく強度予測モデルが必要となってくる。合金 強度計算においては,ニッケル基合金や銅合金等に対して,析 出強化モデルによる計算を行った研究が非常に多く存在し, Ardellによって総括¹¹されているが,それらの研究においては, 析出相存在状態と強度特性とを結びつけることに主眼がおかれ ており,合金組成や加工若しくは熱処理条件を強度特性と直接 的に結びつけることを目的としていない。また,ニッケル基合 金においては分子軌道計算に基づいて,添加元素による高温強 度への影響を直接的に予測した研究²¹などもあるが,再結晶や 析出現象などの複数の現象が競合する状態にあるプロセスでの 組織や強度特性の予測に直接的に適用することは難しいのが現 状である。

そこで,再結晶及び析出速度式を用いた組織予測モデルを提 案し³⁾,その計算により求められる組織状態に基づいて,固体 力学的な強度特性の予測を立案し,実験的な検証を行った。

2. 解析方法及び実験方法

2.1 析出及び組織予測モデル

析出及び組織予測モデルは,材料組織において析出現象と再 結晶現象を取り扱い,再結晶過程と析出過程を連立して計算す る³。以下に,計算式及び計算方法の概略を述べる。

2.2 再結晶過程計算に用いる微分方程式

2.2.1 再結晶平均粒径及び単位体積当たりの結晶粒数

再結晶挙動は,Lifshiz及びSlyozovによって核生成挙動と成 長挙動を併せて偏微分方程式により表現され⁴⁾,再結晶粒を平 均化して取り扱うと,結晶粒平均半径と結晶粒数は式(1)及 び(2)にて表される。ただし,個々の粒成長競合による結晶 粒の消滅や二次再結晶は起こらないとする。平均結晶粒半径変 化速度 dR_{av}/dtを表す式(1)において右辺の第一項は,粒界に 作用するエネルギー,言い替えれば粒界移動のための駆動力か ら生じる結晶粒移動速度の項であり,第二項は核生成が起こっ たことによる平均半径の補正分を表している。

 $dR_{\rm av}/dt = MV(\Delta G_{\rm rec} + 3\gamma/R_{\rm av} - 3f\gamma/2r_{\rm coh\,1})$

$$J_{\rm rec}/N_{\rm red}(R^* - R_{\rm av} + \delta R_{\rm av}/2)$$
 (1)

 $dN_{\rm rec}/dt = n(k_{\rm B}T/h)\exp(-Q/k_{\rm B}T)\exp(-\Delta G_{\rm T}^*/k_{\rm B}T)$ (2)

 $r_{\text{coh 1}}$ は析出相の平均半径, ΔG_{rec} は再結晶の駆動力で $\mu b^2 \rho/2$ で表され, $3\gamma/R_{av}$ は界面エネルギー σ による成長駆動力,Vは モル体積(m³/mol),Mは結晶粒界のモビリティで(d/a^2) $D_0 \exp(-Q/RT)$ として表される。なお,aは格子定数,dは粒 界の幅, $D_0 \exp(-Q/RT)$ は,定数項 D_0 ,活性化エネルギーQ, 温度 T及びガス常数Rからなる銅の体積拡散係数である。

また, $N_{\rm rec}$ は単位体積当たりの再結晶粒の数であり,Qは再結晶の活性化エネルギー, $k_{\rm B}$ はボルツマン定数,nは核生成サイト数である。核生成のエネルギーポテンシャルとなる $\Delta G_{\rm T}^*$ は $16\pi\gamma^{3/3}\Delta G_{\rm rec}^2$ として表される。

更に, $\Delta G_{\rm rec}$ は再結晶の駆動力であり,転位のひずみエネル ギーから, $\Delta G_{\rm rec}$ を $\mu b^2 \rho/2$ として表すことができる。

2.2.2 再結晶分率

再結晶分率 X_{rec}は,平均の結晶粒半径 r_{av}と結晶粒核生成速度 J_{rec}の関数で表されると考えると,以下の式で表現される。

 $d \ln (1 - X_{\rm rec})' dt = -4/3\pi \cdot J_{\rm rec} (r_{\rm av})'$ (3)

2.3 析出過程計算に用いる微分方程式

析出過程計算は,再結晶部分及び未再結晶部分において個別 に計算する必要があるため,Langer-Schwartzモデル⁹に基づき 導出された以下に示された式⁹を用いて解析を行う。

2.3.1 未再結晶部における平均析出相半径r及び単位体積 当たりの析出相数N

 $dr_{\rm coh 1}/dt = DV(C(t) - C_{\rm I})(C_{\rm p} - C_{\rm I})r_{\rm coh 1}$

+
$$J_{\rm coh 1}/N_{\rm coh}$$
 ($r_{\rm c}$ - $r_{\rm coh 1}$ + $\delta r_{\rm c}/2$)+ $b \cdot dr_{\rm c}/dt$ (4)

 $dN_{\rm coh 1}/dt = J_{\rm coh 1} - N_{\rm coh 1}b(r_{\rm coh 1} - r_{\rm c})dr_{\rm c}/dt$ (5) 核生成関数 $J_{\rm coh 1}$ は Kexp{ - $b/T^{3}(\ln (t)/C_{\rm e})$ で表される。また,Kは $mC_{0}^{2}D/\lambda^{2}$ exp(- $t_{\rm inc} \cdot C_{\rm w}^{2}/t$), $t_{\rm inc}$ は $r_{\rm c}$ ($C_{\rm p} - C_{\rm e}$)

(Q(t)- $C_{\rm e}$)/2Dで表される。ここで,mは核生成サイト密度, λ は原子のジャンプ距離, $C_{\rm w}$ は補正係数, $t_{\rm inc}$ は潜伏期である。

2.3.2 再結晶部における平均析出相半径r及び単位体積当た りの析出相数N

再結晶後に生成した析出相は,粒界移動による析出相の界面 構造変化は起こらないため,以下のように表される。

 $dr_{\rm coh 2}/dt = DV(C(t) - C_{\rm I})(C_{\rm p} - C_{\rm I})r_{\rm coh 2}$

+
$$J_{\rm coh 2}/N_{\rm coh}$$
 ($r_{\rm c}$ - $r_{\rm coh 2}$ + $\delta r_{\rm c}/2$)+ $b \cdot dr_{\rm c}/dt$ (6)

 $dN_{\rm coh\,2}/dt = J_{\rm coh\,2} - N_{\rm coh\,2}b(r_{\rm coh\,2} - r_{\rm c})dr_{\rm c}/dt$ (7)

核生成関数 $J_{\text{coh}2}$ は, $K_1 \exp\{-b/T \{\ln(t)/C_e\}\}$ で表される。 また, K_1 は $K_2 \cdot mC_0^2 D/\lambda^2 \exp\{-t_{\text{inc}} \cdot C_w^2/t\}$, $t_{\text{inc}} \ker_c^2 (C_p - C_e)$ $((t) - C_e)/2D$ で表される。ここで, K_2 は不均一核生成によ って核生成のエネルギーポテンシャルが変化する項を考慮した もので, $\exp(-4/3\pi \cdot r_c^3 \cdot \mu \cdot \rho_d^2/2k_BT)$ として表される。 ρ_d^2 は 転位密度, μ は剛性率である。

一方,再結晶前に生成した析出相においては,粒界の移動に より析出相の界面構造は変化しているため,粒界移動により生 成する非整合析出物が粒界を通過する前の整合析出相サイズに て核生成したと仮定することによって以下の式で表される。

$$dr_{\rm inc}/dt = DV(Q(t) - C_1)(C_p - C_1)r_{\rm inc} + (N_{\rm coh 1} - N_{\rm inc})(X_{\rm rec} + dX_{\rm rec}) / N_{\rm ind}(r_{\rm coh 1} - r_{\rm inc} + \delta r_{\rm coh 1}/2)dX_{\rm rec}/dt + b \cdot dr_c/dt (8) dN_{\rm inc}/dt = (N_{\rm coh 1} - N_{\rm inc})(X_{\rm rec} + dX_{\rm rec})dX_{\rm rec}/dt - N_{\rm inc}b/(r_{\rm inc} - r_c)dr_c/dt$$
(9)

2.4 溶質固溶量の変化

母相中への溶質固溶量は,溶質量の釣り合い(mass balance) 式によって,求めることができ,以下の式で示される。

$$(C_0 - Q(t)) = 4/3\pi (C_p - Q(t)) (1 - X_{rec}) (r_{coh 1}^3 \cdot N_{coh 1})$$

+ X_{red}(r_{coh 2}³·N_{coh 2} + r_{inc}³·N_{inc}) (10) 2.5 析出相の体積分率

未再結晶部と再結晶部に存在する析出相の体積分率はそれぞれ, $V_{nrec} = 4/3N_{het} \cdot r_{coh 1}^3$, $V_{rec} = 4/3(N_{hom} \cdot r_{coh 2}^3 + N_{rec} \cdot r_{inc}^3)$ のように表されるため,析出相の全体積分率 V_t は($X_{nrec} V_{nrec} + X_{rec} V_{rec}$)で示される。また,各時効条件における析出分率は,平衡時における析出相の体積と析出過程における析出相の体積の比になることから,

$$f_{\rm r} = (C_0 - (t))(C_0 - C_{\rm e})$$
(11)

となる。ここで, C_0 , C_e はそれぞれ焼鈍前及び平衡の溶質の原子分率である。

2.6 析出型銅合金における強化機構

金属材料の強度を固体強度学的に考えると,多くの強化機構 が考えられるが,析出強化型の銅合金の強化機構としては,以 下の4つのメカニズムを対象として考慮した。

つまり,1)母相中に転位が導入され,転位同士の相互作用 によって生じる加工硬化,2)時効析出相が転位の移動の際の 障害となり強化される析出強化,3)結晶粒径に応じて,転位 の移動距離が変化するために生じる結晶粒微細化強化,4)溶 質元素が母相の結晶格子をひずませるために転位の移動度を低 下させることによって生じる固溶硬化となる。

なお,転位が再配列化することによって起こる亜結晶粒微細 化強化も強化機構のひとつと考えられるが,亜結晶粒強化と転 位による強化を区別することは難しいため,本研究では転位に よる影響は加工硬化のみを対象とする。

上記の強化機構による強化量を数式的に表すと以下のように なる。

2.6.1 冷間加工による加工硬化

冷間加工により導入される転位の密度と変形応力の変化量と の間には以下の関係のあることが知られている[®]。

| $\sigma_{ m w}$ = $lpha\mu b ho^{1/2}$ | (12) |
|--|------------------|
| ここで、かはバーガスべく | フトル、ルはマトリックスの剛性率 |

hoは転位密度である。

σ

また,変形応力の変化量 σ'_w には,

| $_{\rm W} = A \varepsilon_s^{n}$ | (1 | 3a) |
|----------------------------------|-------------|------|
| こ間にジャッチゅ | ジューレタナマ坦ヘルは | |

という関係があるため, σ_w が σ_w に比例する場合には, ρ は ε_s^{2n} に比例することになる。したがって,式(13b)によって 加工硬化量を表すことができる。ここで ε_s は塑性加工ひずみ, nは加工硬化指数である。

 $\sigma_w = \alpha' \mu b \varepsilon_s^n$ (13b) α' は比例定数であり, nと共に実験的に決定する必要がある。

2.6.2 析出硬化

析出硬化メカニズムは,大きく分類すると整合ひずみ強化ⁿ, せん断強化^{a), a)}及びバイパス機構¹⁰⁾による強化に分けられる。 以下各メカニズムに基づく強化量の計算に用いた式を示す。

整合ひずみ強化によるせん断変形応力の変化量 *τ*_{a1}は,式 (14)によって与えられる⁷。 (14)

 $\tau_{a1} = \alpha_c \ \epsilon \ ^{3/2} \mu (f \cdot r/b)^{1/2}$

 ε はミスフィット量で δ [1+2 μ (1 - 2 v_p) μ (1+ v_p)]で表される。なお, δ は析出物の格子定数 a_p と母相の格子定数から計算され,(a_p - a)aで求められる。fは析出相体積分率,rは析出相平均半径である。

せん断強化は析出物がせん断(cutting)され,その変形抵 抗により強化される場合と析出物が規則構造(order structure) である場合と不規則構造(disorder structure)である場合とが 考えられ,その場合両者の強度寄与に対する計算式が異なる。

析出相が規則構造である場合には,変形せん断応力の変化量 は以下の式により表される[®]。

 $\tau_{a2} = \gamma / b (3\pi \gamma f \cdot r / 32\Gamma)^{/2}$ (15)

γは逆位相界面エネルギーであり, Γ は張力関数で導入される転位の種類によって計算式が異なってくる。刃状転位が導入される場合の張力関数を Γ_e とすると, $\Gamma_e = \alpha_s [1 + v - 3v(1 - \beta_c^2/3)] (1 - v)$ で表される。 β_c はsin($\theta_c/2$)であり,純粋な刃状転位である場合に1となる。らせん転位が導入される場合の張力関数を Γ_s とすると, $\Gamma_s = \alpha_s (1 + v - \beta_c^2 v) (1 - v)$ で表される。 β_c は純粋ならせん転位である場合0となる。ここで, θ_c は転位と析出相からなる角度であり, α_s は $\mu b^2/4\pi \cdot \ln(\Lambda/r_0)$ で表される。

一方,析出物が不規則構造である場合,せん断変形応力の変 化量_{でa2}は,析出物サイズによって異なる式が示されている⁹。

| $\tau_{a2} = \mu b / r (3f/2\pi)^{1/2} (2r_s \tau_p / \mu b)^{3/2}$ | (16a) |
|---|-------|
| (0 $r_{ m s}$ 0.32 $\mu b/	au_{ m p}$) | |
| $\tau_{a2} = 1.6/I(3f/2\pi)^{1/2} \cdot r_{s} \cdot \tau_{p}$ | (16b) |

 $(0.32\mu b/\tau_p r_s 0.5\mu b/\tau_p)$ ここで, τ_p は析出相の変形抵抗であり, r_s は $(2/3)^{/2}$ ·rで計算される。

バイパス機構による強化では,析出物の回りを転位がループ を形成して通り抜ける場合のせん断変形応力の変化量を強化量 *t*_{a3}と定義し,式(17)によって表される¹⁰。

 $\tau_{a3} = \mu b / \lambda \{ 1/2\pi\phi \ln(\lambda/2b) \}$ (17) λ は平均析出物距離を示し,(2 ϕ /3f)^{1/2}rで表され, ϕ は1/2 (1+vQ1-v)で計算される。

2.6.3 結晶粒微細化強化

結晶粒度と変形応力の関係はHall-Petchの式¹¹⁾によって表されるため,式(18)を用いた。

 $\sigma_{\rm g} = k_{\rm y} d^{-1/2} \tag{18}$

ここで,dは平均結晶粒径, k_y は定数であり,定数 k_y は $2\gamma_c$ ・ $\alpha_g^2/\beta \cdot \mu \cdot b^{1/2}/\gamma_f$ で表される。

ここで, γ_{c} は臨界ひずみ, β は変形条件定数, γ_{f} は積層欠陥 エネルギー, α_{g} は定数である。

2.6.4 固溶強化

 $\tau_{\rm s} = (\mu \varepsilon_{\rm b}^{4/3} C/2) (C^{2/3} (\ln C)^{4/2})^{1/3}$ (19)

ε_bは単位固溶元素量当たりのひずみ量であり,ε_bは1/a
 (*da/dC*)で表される¹²⁾。ここで,*a*は母相の格子定数,*C*は母相中の固溶元素量である。

2.7 材料強度特性の求めかた

各節に示した各強化式を使って実際に強度を計算すると,実際の材料の強度 σ_tは

 $\sigma_{\rm t} = (\sigma_0 + \sigma_{\rm w} + k_1 \Sigma \tau) + k_{\rm v} d^{-1/2}$ (20)

で示される。ここで, σ₀ は純銅単結晶の降伏応力, k₁ はせん断変形応力と変形応力の換算係数である。式(20)の中では,結晶粒径の効果が他の強化機構に影響を与えないこと,また,各強化量は加算的であることを前提にしている。

冷間加工・焼鈍材では,金属組織的に再結晶部と未再結晶部 に分かれていると考えられるため,実際の材料強度 σ_t はそれ ぞれの強度の値を用いて複合則により計算できると考えられ る。

 $\sigma_{\rm t} = X \sigma_{\rm rec} + (1 - X) \sigma_{\rm nrec} \tag{21}$

ここで,Xは再結晶分率, $\sigma_{
m rec}$, $\sigma_{
m nrec}$ は再結晶部,未再結晶 部の降伏応力である。

再結晶部と未再結晶部ではそれぞれ析出状態,転位密度など が異なると考えられるため,それぞれのパラメータを用いて計 算する必要がある。

2.8 評価方法

計算によって得られる計算強度と実験によって得られる引張 強度特性とを対応させ,結果の評価を行うため,実用合金にお いて,種々の加工及び熱処理を加えた試料を作製した。試料及 び実験工程を以下に示す。また,降伏強さを計算するには,加 工硬化,析出強化結晶粒微細化強化についての計算パラメータ を求める必要があるため,文献及び実験結果に基づき決定し た。

試料としては,表1に示すCu-Cr合金に微量の亜鉛,すずを 添加したものを用いた。前処理として1173 Kにて3.6 ks 溶体化 処理を施し,50%の加工率で冷間加工を行った後,ソルトバ スによって673~973 Kで120 s~7.2 ks時効処理を行い,氷水 中に焼入れた。焼入れた試料から,引張試験用サンプル及び 10 mm幅,電極間距離100 mmの比抵抗測定サンプルを作製し, 降伏強さ及び293 Kでの比抵抗値をそれぞれ求め,等温強度特 性変化,加工硬化特性,並びに比抵抗変化を調べ,計算結果と の比較データとした。

組織状態及び降伏強さの計算方法として,最初に析出・組織 シミュレーション計算³⁰に基づき,焼鈍過程における溶質固溶 量,析出相分布密度,析出相平均半径,再結晶分率及び結晶粒 度等の組織パラメータを50%加工率条件の基で計算を実施し た。得られたパラメータを用いて固溶強化量,析出硬化量,結 晶粒微細化強化量をそれぞれ計算した。降伏強さは各強化量計 算値及び再結晶分率計算値に従って複合則を用いて計算した。

なお,各硬化量計算に先だって,硬化量計算のパラメータの 値を上記した実験若しくは文献データに基づいて決定した。

3. 結果

3.1 変形応力変化量における加工硬化計算パラメータ

加工硬化量の計算を行う場合,転位密度ρと加工ひずみεの 関係を定量的に表す必要があり,式(22)によって示される。 ε = ρbx (22)

xは転位の移動距離であり,転位セルサイズよりも大きくなるとは考えにくいため,セルサイズに相当すると考えられる。純銅におけるセルサイズ*d*と加工ひずみ量 ε は,Sevillanoら¹³⁾の報告した値を関数近似すると, $d = k_e \varepsilon^{-m}$ とした場合, $k_e = 0.273 \times 10^{-6} [m]$,m = 0.295の関係があることから,式(23)で表すことができる。

表1 EFTEC64の化学組成 Chemical composition of EFTEC64 alloy.

| | Cr | Fe | Sn | Zn | Mn | Р |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| mass% | 0.255 | 0.005 | 0.242 | 0.210 | - | 0.001 |
| mol% | 0.312 | 0.006 | 0.130 | 0.204 | - | 0.002 |

表2 式(13a)の計算に用いる加工硬化パラメータ値 Value of the work-hardening parameters in eqs. (13a)

| A _{as} (N/mm ²) | А _{773 К} (N/mm ²) | A _{973 K} (N/mm ²) | n |
|--|---|---|-------|
| 279.77 | 234.33 | 244.05 | 0.248 |

* A_{as} , $A_{773 K}$ and $A_{973 K}$ are parameters in the state of solution treated and pre-aged at 773 K and 973 K for 3.6 ks.

 $\varepsilon = (\rho b k_{\rm f})^{(1-m)}$ (23) = $ke(\rho)^{.418}$

ここで ke は1.227 × 10 - ²³ [m²]であり, バーガスベクトルを 用いて表すと4.926 × 10 - ¹⁰・b [m²]となる。式(23)における 相関係数は, 28 個のデータ数に基づき解析した結果, 0.992 と なっている。したがって,式(22)と式(23)より,以下の ようになる。

 $\rho = 1/(k_{\rm f} \cdot b)^{(1-m)}$ (24)

析出相が存在する場合には,同じひずみを加えても転位の増 殖は加速されると考えられるが,析出相による転位の移動度の 低下を考慮しているため,析出相がない場合と同等として計算 する。

また,高合金組成では,MurrとGrace¹⁴⁾が調べた,7/3黄銅の転位密度と有効ひずみとの関係にほぼ比例関係にあり,これ は転位がセルを形成しづらいことに起因していると考えられ る。経験式として取り扱うために直線回帰をおこなうと,式 (25)のように表すことができる。

 ε = 1.5597 × 10 ⁻¹⁵· ρ

式 (22) において bを 2.55 × 10⁻¹⁰ [m]とすると, xは 6.11647 × 10⁻⁶ [m]と計算される。なお, ε と ρ の相関係数は, 0.9896 である。

また,圧延加工率 *R*と加工ひずみ εの関係は,*R* = 1 - exp (-ε・3/2)で表されるため,純銅型である場合は,式(26a) で表される。

 $R = 1 - \exp(-k_{\rm e} \cdot \rho^{1.418}) \tag{26a}$

ここで , $k_{
m e}$ = 1.066 × 10 $^{-23}$ [m²]である。

一方,高合金型である場合は,式(26b)で表される。

 $R = 1 - \exp(-k_{\rm p} \cdot \rho)$

ここで , $\textit{k}_{\rm p}$ = 1.355 × 10 $^{-15}\,[{\rm m}^2]$ である。

式(26a)及び(27b)を転位密度について変形すると,純 銅型は,

 $\rho = (\ln(1(1 - R))/k_e)^{1/1.418}$ (26c) となる。一方,高合金型は,式(26d)で表される。

 $\rho = \ln(1(1-R))'k_{\rm p}$ (26d)

加工硬化パラメータは,実験により決定できるため,Cu-Cr-Sn合金における圧延加工率と機械的特性の変化の関係より決 定した。その結果を表2に示す。

降伏強さから求めた加工硬化指数は,0.25程度の値を示して

表3 析出硬化計算に用いるパラメータ値 Values of parameter in the precipitate hardening calculation.

| Туре | Modulus μ (GN/m ²) | v in matrix | v _p in Chrominum | | Misfit $arepsilon$ | Modulus <i>G</i> (GN/m ²) | |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---|--------------------------|----------------------|--|--|
| bct-Cr | 42.1 | 0.419 | 0.4 | 1 | 0.025 | 70 | |
| α _c | α _s (N) | I (1 | $\begin{array}{c c} \Gamma_{\rm e} \\ ({\rm N}) \end{array} $ | | Γ _s N) | Flow stress (N/mm ²) | |
| 3 | 8.7 × 10 - 9 | 8.7 × | 10 - 9 | 2.12 × 10 ^{- 8} | | 600 | |

いる。EFTEC64は純銅系に近いため, $\rho e^{(1-m)}$ が成り立つと 考えると, $\sigma \rho^{1/2}$ の関係から加工硬化指数nは(1-m)2とな るはずであり,mは0.295であるから,nは0.35となる。この 値は降伏強さより求めた加工硬化指数に近い値を示しているた め,実験的な降伏強さから求めた加工硬化指数は理論値と対応 していることがわかる。特性評価を行った50%の加工率にお ける転位密度を式(26c)によって計算すると $1.3 \times 10^{16} \text{ m}^{-2}$ と なるため,析出・組織計算及び加工硬化計算では転位密度を $1.3 \times 10^{16} \text{ m}^{-2}$ とした。

3.2 せん断変形応力変化量における析出強化量計算 パラメータ

析出強化パラメータは,各析出強化メカニズムによって異な るが,それぞれの析出機構について整理すると以下のようにな る。

整合ひずみ硬化では,ミスフィット及び定数項である α_c の 決定が必要である。 α_c は2~3の値が報告されており,Gerold 及びHaberkornの報告した値 $^{80}\alpha_c$ =3を計算に用いた。ミスフ ィットは弾性率,析出物のポアソン比によって決定した。

せん断強化では,析出物が規則構造である場合,式(15) において, $\theta_c = \pi$ の時, β_c は最大となるため, $\theta_c = \pi$ として, Γ_e 及び Γ_s を求めると,以下のようになる。

 $\Gamma_{\rm e} = \alpha_{\rm s}$ ($\theta_{\rm c} = \pi$)

 $\Gamma_{\rm s} = \alpha_{\rm s} (1 + v) (1 - v) = 2.4423 \cdot \alpha_{\rm s} \quad (\theta_{\rm c} = \pi)$

銅において, hr(Λ/r_0)を4, vを0.419, γ を0.14 J/m², μ を42.1 GN/m²として, α_s (= $\mu b^2/4\pi \cdot \ln[\Lambda/r_0]$)を計算すると8.7 × 10⁻¹⁰Nとなる。

一方,不規則構造である場合には,析出相の変形抵抗 τ_p は 未知のパラメータであるが,析出相は純クロムに近い組成と考 えられることから単体クロムの変形抵抗にて代用できると考え られる。また, $0.32\mu b/\tau_p$ は,~1×10⁻¹⁰ [m]程度で,明らか に $r_s > 0.32\mu b/\tau_p$ と考えられるため,以下の式によって計算す る。

 $\tau_{a2} = 1.6(3f/2\pi)^{/2} \cdot r_s \cdot \tau_p$ (16b) バイパス機構による変形応力変化量を表す式(17)においては, ϕ がパラメータとなるが,vに0.419を代入することによって, ϕ = 1/2(1+v)1-v))は0.412となる。

析出硬化に関連するパラメータの文献値及び実験値を総合し て,表3に示す。

3.3 変形応力計算における結晶粒微細化強化量計算 パラメータ

結晶粒微細化強化については,式(18)のkyと結晶粒度が パラメータとなる。焼鈍過程で再結晶部分におけるdは変化す

(25)

(26b)

表4 各種合金元素における da/dCの値 (nm/モル分率) Values of da/dC in various alloying element. (nm/mol.fraction)

| | da/dC | | da/dC | | da/dC | | da/dC | | da/dC |
|----|--------|----|--------|----|--------|----|----------|----|--------|
| Ti | 0.1617 | Sb | 0.1083 | Sn | 0.1018 | In | 0.0939 | Cd | 0.085 |
| Mg | 0.0618 | Au | 0.0539 | Ag | 0.057 | Pt | 0.0372 | Cr | 0.0308 |
| Pd | 0.0336 | Al | 0.025 | Ge | 0.0356 | Mn | 0.0361 | Ga | 0.0283 |
| Zn | 0.0217 | Si | 0.0072 | Fe | 0.0072 | Ni | - 0.0083 | Р | 0.0150 |

表5 各種合金元素における & の値 Values of & in various alloying elements.

| | $\varepsilon_{\rm b}$ | | $\varepsilon_{\rm b}$ | | ε _b | | ε _b | | ε _b |
|----|-----------------------|----|-----------------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| Ti | 0.4474 | Sb | 0.2996 | Sn | 0.2816 | In | 0.2598 | Cd | 0.2352 |
| Mg | 0.1710 | Au | 0.1491 | Ag | 0.1576 | Pt | 0.1029 | Cr | 0.0852 |
| Pd | 0.0930 | Al | 0.0692 | Ge | 0.0985 | Mn | 0.0999 | Ga | 0.0783 |
| Zn | 0.0600 | Si | 0.0199 | Fe | 0.0199 | Ni | - 0.0230 | Р | 0.0415 |

るため, 析出, 組織予測モデルよる各計算ステップにおいて求 められる dの値を決定する必要がある。析出予測モデルにおけ る R_{av} は強度特性予測モデルにおける dに相当しているため, 計算によって得られた R_{av}をそのまま用いることができる。

また,材料定数 k_y は固定パラメータであり,山根ら¹⁵⁾の報告では,純銅で3 N/mm^{3/2}であり,合金化することにより,積層欠陥エネルギーが低下し, k_y の値が増加すると報告している。Cu-Cr合金では実験的な値は求められていないが,合金添加量が少ないことから, k_y の値として純銅に近い3 N/mm^{3/2}を仮定し, σ_g を計算する。

3.4 せん断変形応力計算における固溶強化計算パラメータ

固溶強化量は,式(19)においてda/dCを決定すると計算 できる。da/dCの値については,表4に示す値が報告¹⁰⁾されて いるため,これに基づき ε_b を計算すると表5のようになる。 Cu-Cr合金には,0.204 at %のZn と0.13 at %のSn が固溶成分と して含まれているため,それぞれの強化量 τ_s は μ を42.1 GN/m²とすると,亜鉛添加による固溶強化量 τ_{Zn} が2.080 N/mm²,Sn添加による固溶強化量 τ_{Sn} が8.606 N/mm²となり, 総和をとると τ_s は10.686 N/mm²となる。また,析出成分であ るCrは,析出過程で固溶量が変化するため,式(10)のC(t)より溶質固溶量を求め,Crによる τ_s を計算する。

3.5 銅合金降伏応力の計算

それぞれの強化量を加算する場合,析出強化量及び固溶強化 量の強化量はせん断変形応力でで表されるため,変形応力のに 換算するには,換算係数k1を決定する必要がある。Kocks¹⁷は 立方晶系結晶においては,2から3.1の間の値をとることを報 告しており,今回の計算では初期降伏強さを一致させるため, 3.0という値を用いた。この値を用いて式(20a)を表すと, 以下のようになる。

$$\sigma_{\rm t} = (\sigma_0 + \sigma_{\rm w} + 3.0\Sigma\tau) + k_{\rm y} d^{-1/2}$$
 (20b)

ここで, σ₀は純銅の単結晶における降伏強さを示している。 3.6 実測値と計算値との比較

転位密度を1.3×10¹⁶ m⁻²として,析出,組織予測モデルに 従って得られた析出状態及び組織状態の計算結果を図1から図





3に示す。計算により予測された析出相のサイズと母相中の溶 質濃度は相互に対応が見られる。再結晶分率変化は,873 Kの 計算において実際の再結晶分率よりも計算による再結晶分率が 若干大きい傾向は見られるが全体的にはほぼ一致している。そ こで,強度特性の実験値と計算値とを比較する条件として,圧 延率を50%(1.3×10¹⁶m⁻²)とし,673~973Kで焼鈍したと きの耐力変化と転位ρを1.3×10¹⁶m⁻²としてシミュレーショ ン計算した結果を図3に示し,更に,その値を用いて強度計算 したときの結果を図4に示す。計算結果において,作用する析 出相による硬化メカニズムは整合ひずみ強化,バイパス機構強 化, せん断強化のいずれかに相当すると考えられるため, それ ぞれについての強化量を計算し,実験により求められた降伏強 さとの比較を行った。673から773 Kではせん断(cutting)機 構もしくひずみ強化機構による計算値と実測値が一致している が,873 Kではせん断(cutting)機構のみが一致し,973 Kで はバイパス機構で計算した結果に対応している。

実験値と計算値の対応において,873 Kの時効後期のみ実際の降伏応力よりも若干実測値が高い傾向にあるのは,先述した 焼鈍後期における再結晶分率のずれに起因していると思われ る。

4. 考察

4.1 Cu-Cr-Sn合金における析出強化メカニズムについて 析出強化メカニズムによる計算結果では, せん断メカニズム として計算した場合に最もよい実験値との対応が見られたた め,その妥当性を検証するために,773 K及び973 Kにて時効 処理を施し,15%の加工率で冷間加工を加えた試料について, 透過電子顕微鏡観察を行い,転位と析出相の相互作用について 評価した。その結果を図5に示す。773 Kで時効処理を行った ものでは整合ひずみを失った析出相が観察され,転位が移動す る際に析出物がせん断(cutting)されたものと考えられる。 それに対し,973 Kで時効処理を行ったものでは,析出物の回





1600 700 Annealing at 873K 1400 Strai 600 Cutting ,σ/MPa σ /MPa 1200 By−pass 500 Experimanta (a) 1000 (c) 400 **Yield Strength** Yield Strength 800 300 Strain 600 200 Cuttine 400 - By-pass 100 • Experiment 200 ealing at 673K 0 0 10 100 1000 10 10000 100 1000 Time ,t/s Time .t/s 1400 900 Strain Strain 800 -1200 Cutting utting ,σ/MPa By-pass 700 σ/MPa By-pase 1000 Experimental (d) 600 Experim (b) 800 Yield Strength Strength, 500 600 400 300 40 field 200 200 ling at 773K ng at 973K 100 0 0 10 100 1000 10000 10 100 1000 Time t/s Time t/s

りに転位が絡んでいることから,転位は析出物の回りにループ を形成して通り抜けたと考えられるため,バイパス機構による 強化が起こったものと考えられる。

Brown[®]は,時効初期から時効後期においてみられる過時効 化現象を,析出物のせん断強化からバイパス機構による強化へ





図3 各種温度で等温時効した際の再結晶分率変化,(a)計算 結果,(b)実験結果 Changes of recrystallized fraction during isothermal aging at various temperatures. (a) Calculated results and (b) experimental results.

10000

10000





図5 各種条件,(a)773 Kで3.6 ks,(b)973 Kで3.6 ksで時 効処理を行った後,15%冷間圧延を行ったEFTEC64の 透過電子顕微鏡組織 Transmission electron micrographs in EFTEC64 alloy, cold rolled at 15% reduction after (a) aged at 773 K for 3.6 ks and (b) aged at 973 K for 3.6 ks.

の移行によってもたらされるとして解析したが,むしろ時効曲 線における時効段階とは関係なく,析出相の分布状態から考え られる各析出硬化メカニズムにおいて析出強化量を考慮して得 られる理論降伏応力の最小値に基づき強度特性が決定されると 考えたほうが妥当である。析出相サイズは加熱温度に対する依 存性が大きいため,Cu-Cr合金の析出強化の特徴として,低温 領域ではひずみ強化若しくはせん断強化が起こり,高温領域で は,比較的初期段階よりバイパス機構による強化が起こる傾向 にあると考えられる。

計算結果の定量的妥当性を評価するために,各温度域で最小 降伏強さを示す強化メカニズムによる計算値と実験値を比較し て図6に示す。なお,673 Kから873 Kまではせん断強化計算 値を採用し,ひずみ強化とせん断強化の計算値が交差している 973 Kでは実測値と相当する時間域で降伏強さの小さいバイパ ス機構の計算値を用いた。各温度域ともに強度変化に対応が見 られる。長時間側において,実験値よりも計算値のほうが早期 に降伏強さが低下する傾向が見られるが,析出,組織計算にお ける計算結果が実測値よりも短時間側で増大する傾向が見られ たことに関係していると考えられる。横軸に計算によって得ら れた降伏強さの値を取り,縦軸に実験的に測定した降伏強さの 値をプロットすると図7のようになり,相関が見られる。以上 のように本研究の結果,モデル計算による降伏強度の予測が十 分可能になったと考えられる。

4.2 強度特性予測モデルによる定量的解析

高温側で計算結果よりも実験結果のほうにおいて再結晶が進 み難いが,低温側ではその逆の傾向にあり,計算結果と実際の 挙動と若干相違が見られる理由としては,再結晶界面と析出相 との相互作用が,今回取り扱ったモデルよりも複雑であること が考えられる。筆者ら¹⁸⁾は,Cu-Cr-Sn系であるEFTEC64合金 において,再結晶界面と析出相の相互作用には,析出相と母相 の間の界面の結晶学的構造並びにミスフィットひずみが関係し ていることを示した。今回のモデルにおいて,式(1)に示し たように析出相と母相の界面構造によらず,析出相のサイズ分 布のみで析出相による粒界ピンニング効果が決定するという取 り扱いをしたが,実際には,析出相とマトリックスの界面エネ



図6 EFTEC64において各種温度で等温焼鈍した際の降伏応 力変化,(a)計算結果,(b)実験結果 Yield strength changes during annealing process at various temperature in EFTEC64 alloy. (a) Calculated profiles, (b) experimental profiles.



図7 実験ならびに計算によって得られた降伏応力の対応関係 Relationship between experimental and calculated results of yield strength in EFTEC64 alloy.

ルギー変化の寄与,つまり,化学的界面エネルギー ΔS_c と界面 ミスフィットエネルギー ΔS_c を考慮する必要がある。低温側で 生成した析出相に作用する実際の効果として,再結晶により化 学的な界面エネルギーが増加する一方,界面ミスフィットエネ ルギーは増加するため,再結晶界面通過後の析出相界面エネル ギー変化は,相殺され,小さくなるが,高温側で生成した析出 相では界面ミスフィットは開放され,そのエネルギー寄与は小 さくなると考えられる。したがって,再結晶界面を析出相がピ ンニングする場合の効果 G_p は式(1)において取り扱っている 項,3*f*γ/2*r*_{coh1}を以下に示す式(27)に置き換え考慮する必要 があると考えられる。

 $G_{\rm p} = 3f\gamma/2\{(1 + \Delta S/\gamma)/r_{\rm coh\ 1}\}$ (27)

ここで ΔS は $\Delta S = \Delta S_c + \Delta S_e$ で表される。式(27)の定量的な取り扱いは今後の課題となる。

4.3 組織,特性予測モデルの多段工程への適用について

モデル計算結果を計算結果と対応させるために実施した今回 の実験では,溶体化状態にある材料を冷間加工し,焼鈍を行う 場合を取り扱ったが,実際には,析出相の存在する材料に,更 に冷間加工と焼鈍が施される場合もあり,析出相と冷間加工に より導入される転位の相互作用についてモデルに取り込む必要 がある。これらをモデル化する場合には,冷間加工により導入 された転位密度と転位の移動距離を計算し,析出相分布密度か ら,転位と析出相が相互作用を起こす確率を求め,析出物の非 整合化率を計算する必要があると考えられる。その場合,ある すべり面上に存在する転位間距離 la,とすべり面上での析出物 分布密度 np を定義する必要があり,それぞれ,式(28),(29) で表される。

| $l_{\rm d} = d_{\rm s} \left(\rho \cdot n_{\rm s} \right)$ | (28) |
|--|------|
| $n_{\rm p} = 2 \cdot r_{\rm coh 1} \cdot N_{\rm coh 1}$ | (29) |

ここで, *d*。はすべり面間隔である。なお, *n*。はマトリックス のすべり系の数であり, 銅はfcc構造のため6となる。加工ひ ずみによって,転位がすべり面をスイープする面積率が*x*/*l*₄と なり,析出相の非整合化率として計算される。*x*は転位移動距 離であり, 3.1節にて示したSevillano¹³⁾の関係から求められる。 更に, *n*_pとかけ合わせることにより,加工によって非整合化 した析出物分布密度*N*_{inc}を求めることができる。

 $N_{\rm inc} = 2k_{\rm e} \cdot \varepsilon \cdot {}^{\rm m} \cdot \rho \cdot n_{\rm s} \cdot r_{\rm coh \, 1} \cdot N_{\rm coh \, 1} / d_{\rm s}$ (30)

冷間加工後の焼鈍過程における析出計算では,式(30)の 関係を利用して,再結晶界面の移動により非整合した析出相の 分布状態に,更に冷間加工により非整合化した析出相の分布状 態を加え合わせた状態変数を用いることになる。強度計算にお いても析出相界面構造の変化にともない析出強化のメカニズム も変化するため,同様にして変数変換を行う必要がでてくる。

また,実用材料での析出型合金組織制御においては,中間工 程にて部分再結晶処理を行う場合がある。その場合,局所的分 割した組織モデルにより計算することも可能であるが,計算が 非常に煩雑となる。実際の材料では,その後の冷間加工により マトリックス組織の均一化が進んでいくことから,析出相分布 状態は前工程の計算結果を初期値として取り扱い,モデルの単 純化にはマトリックの組織状態,つまり転位密度や結晶粒度を 平均化して取り扱うことが有効であると考えられる。実験によ る検証は今後の課題となる。

5. 結論

析出・組織予測モデルに基づいて銅合金属組織状態を予測 し,さらにその結果に基づき強度特性を力学的に予測する手法 について検証を行い,以下の結論を得た。

(1) 析出型銅合金の強度特性を1)加工硬化,2) 析出硬化,3) 結晶粒微細化強化,4) 固溶強化の各強化要因に分離し,それ ぞれを再結晶部及び未再結晶部に対して計算し,更に複合則を 用いて平均降伏強さを求める計算方法について基本的な考え方 を提案した。更に,各種文献データ及び実測値に基づき,析出 強化,結晶粒微細化強化,固溶強化計算に必要なフィッティン グパラメータを決定し,組織的パラメータより定量的に強度特 性値を得ることが可能となった。

(2)冷間加工・焼鈍過程におけるCu-Cr合金の降伏強さと析 出・組織モデルによって求められる組織的パラメータに基づく 計算降伏強さとの比較を行い,673 Kから773 Kではせん断 (cutting)機構もしくひずみ強化機構による計算値が実測値と 一致し,873 Kではせん断(cutting)機構のみが一致し,973 Kではバイパス機構で計算した結果に対応していることを見出 した。降伏強度が最小となる強化機構が作用すると考えると, 673 Kから873 Kまではせん断(cutting)機構,973 K付近では バイパス機構による析出強化が起こっていると推定された。

(3) 析出強化機構を組織観察結果から推定した結果,773 K 近傍では,せん断(cutting)機構,973 Kではバイパス機構が 作用していると考えられ,強度計算結果との対応が見られた。 したがって,本モデルによる製造プロセス過程での強度特性予 測が可能と考えられる。

謝辞

本研究の推進にあたって,東京工業大学大学院神尾彰彦名 誉教授,里達雄教授に多くの御助言を頂きましたことにつきま して厚く御礼申し上げます。また,金属カンパニー並びにメタ ル総合研究所の方々に甚大なる御協力を頂いたことに感謝いた します。

参考文献

- 1) A.J.Ardell: Met. Trans. A, 16(1985), 2131-2165
- 2) K.Matsugi, Y.Murata, M.Morinaga, N.Yukawa: Superalloys 1992, ed. by S. D. Antolovich et al., The Minerals, Metals & Materials Society,(1992), pp.307-316
- 3) H.Fujiwara, T.Sato, A.Kamio: Mat. Trans. JIM, 40(1999), 146-151
- 4) J.M.Lifshiz, V.V.Slyozov: J. Phys. Chem. Solids, 19(1961), 35-45
- 5) J.S.Langer, A.J.Schwartz: Phys. Rev. A, 21(1980), 948-958
- 6) A.Seeger: Handbucher Physik, Ed. by S.Flugg, Springer Verlag, (1958), pp.41-82
- 7) V.Gerold, H.Haberkorn: Phys. Status Solidi, 16(1966), 675-685
- 8) Guyot: Phil. Mag., 24(1971), 987-993
- 9) L.M.Brown: Proc. 5th Conf. on the Strength of Metals and Alloys, eds. P.Haasen et al., Pergamon Press,(1979), pp.1551-1583
- 10) J.L.Strudel: Physical Metallurgy II, Ed. by R.W.Cahn, P.Haasen, North-Halland Physics Publishing, Amsterdam, (1983), pp.1421-1486
- 11) N.J.Petch: J. Iron Steel Inst., 173(1953), 25
- 12) R.Labusch: Acta Met., 20(1972), 917
- 13) J.G.Sevillano, P.Van Haute and E.Aernoud: Press in Materials Science, ed. by Christian, Haasen and Masalski, Pergamon Press, Oxford, 25(1981), pp.69-85
- 14) L.E.Murr, F.I.Grace: Trans. AIME, 245(1969), 2225-2235
- 15) S.Yamane, H.Okamoto, K.Hirao, H.Fujita, S.Tabata: Journal of The Japan Copper and Brass Research Association, 16(1977), 83-97
- 16) R.L.Fleischer: Solid Solution Hardening(The Strengthening of Metals, Ed. by D.Peckner), Reinhoed, (1964), pp.93-112
- 17) U.F.Kocks: Met. Trans., 1(1970), 1121-1143
- 18) H.Fujiwara, T.Sato, A.Kamio: J. Japan Inst. Metals, 8(2000), 641-650